



# NANOCLEAN 2018

Leicht alkalisches Flüssigprodukt zur Entfernung von leichten Verunreinigungen, Stäuben, Fingerabdrücken in Ultraschallverfahren. Auch geeignet für eine hydrophile Oberflächenbehandlung



## UHRENINDUSTRIE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Feine Ultraschallreinigung, Departikulation und hydrophile Oberflächenbehandlung	Leichte Verunreinigungen, Fingerabrücke, Partikel

### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Glas:
  - Acryl
  - Mineral
  - Saphir

### BESTANDTEILE

- Ohne Phosphate
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

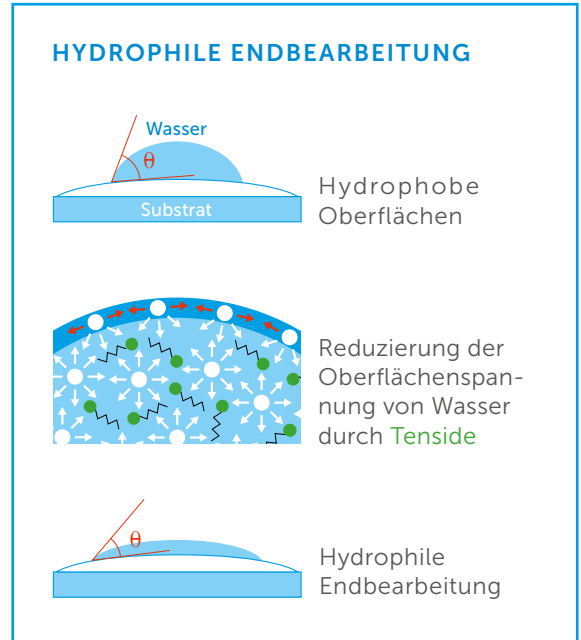
### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 9.5
- Dichte: 1.03
- Oberflächenspannung: 27.4 mN/m

### ANWENDUNG\*

- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 40 bis 60°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

\*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.



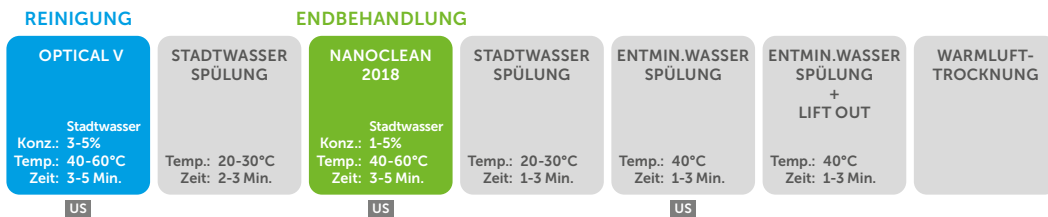
11/08/22

### LAGERBEDINGUNGEN

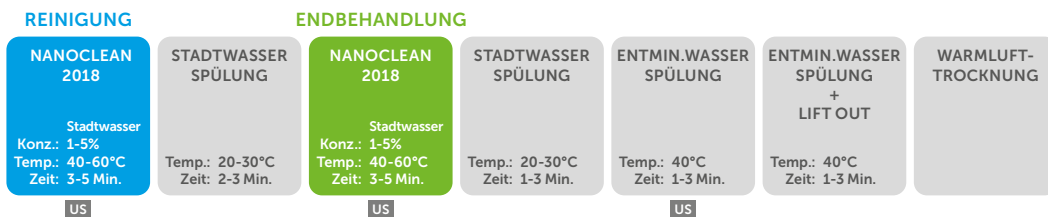
- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (PEHD).

### VERFAHRENSBEISPIELE

- Reinigen von Saphirglas nach dem Oberflächenschliff



- Oberflächenvorbereitung



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

